(54) OPTICAL INFORMATION-RECORDING MEDIUM

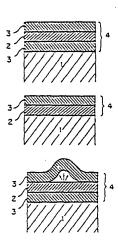
(11) 51-312SS (A)

(43) 13.2.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-152043 (22) 24.7.1984 (71) ASAHI GLASS CO LTD (72) MAMORU MIZUHASHI(3) (51) Int. Cl⁴. B41M5 26,G11B7 24,G11C13.04

PURPOSE: To obtain an optical information-recording medium having excellent writing characteristics and durability, by a construction wherein an informationrecording material layer consisting of a composite layer of a metal and an oxide, and a metal, semi-metal or semi-conductor layer consisting of a carbon layer, a silicon layer or a boron layer and having a high melting point is provided on at least one side of the information-recording material layer.

CONSTITUTION: An optical information-recording layer 4 comprising predetermined numbers of information-recording material layers 2 and high melting point semi-metal layers 3 is provided on a base 1. A composite layer of a metal and an oxide is used as the information-recording material layer 2. The semi-metal layer 3 selected from a C (carbon) layer, an Si (silicon) layer and a B (boron) layer is provided on at least one side of the layer 2. When the thickness of the layer 3 is selected from an appropriate range, a reflection-preventing effect is obtained, whereby the reflectivity at a laser wavelength of the optical information-recording layer 4 can be lowered, and the writing sensitivity can be thereby markedly enhanced.



母公開特許公報(A)

昭61-31288

(g)Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986) 2月13日

5/26 7/24 B 41 M G | | B 13/04 7447-2H -8421-5D 7341-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 6 頁)

❸発明の名称

光情報記録担体

和特 圖 昭59-152043

顧昭59(1984)7月24日 ❷田

砂発 明 者 水 横浜市旭区白根町1219-47 横浜市金沢区金沢町49-31

眀 鈴 勿発 者 木 巧 明 去 务 Œ

摩沢市片瀬山4-18-12

4 0発 眀 者 高 木 悟

横浜市旭区鶴ヶ峰2-59-1

旭硝子株式会社 の出 籔 人 の代理 人

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

弁理士 元橋 賢治 外1名

1. 発明の名称

٠٠...

光情報記録坦体

- 2,特許請求の範囲
 - (1) レーザー光を照射して蒸発、気化、溶散あ るいは反応により情報の記録が行なえる情報 記録材料層が基体上に形成されてなる光情報 記録返体において、上記情報記録材料層が、 金属と酸化物との複合層からなり、缺情報記 蜂材料層の少なくとも一方の偏にC 層、Si層。 又はB層よりなる高融点半金属層が形成され ていることを特徴とする光情報記録組体。
 - (2) 情報記憶材料層の酸化物が、SnOz, FegOs SbzOs , XmOz , V2Os 、又はこれらの少なく ともし種以上を含むものからなるものである ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光情報記録组体。
 - (3) 情報記録材料局の金属がCr. Ng. fi, Zr.

Ag, Au, Zn, Al, In, Sn. Pb, Sb Bt Bi からなる金属の中から選ばれた1つの金属、 又は上記金属の少なくとも1つを成分とする 合金からなるものであることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の光情報記録担体。

- (4)情報記録材料層の金属と酸化物の複合層 は、酸化物中に金属が分散されている形態で あることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の光情報記録担体。
- (5) 情報記録材料層の金属と酸化物の複合層は 金属層と酸化物層とが複数層積層された形態 であることを特徴とする特許譲求の義因第1 可記載の光情報記録退体。
- (8) 情報記録材料層の厚さが20mm~400mm であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 葉の光情報記録坦体。
- (7) 高融点半金属層の厚さが10mm~200mm であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の光情報記録坦体。
- V, Nb, Ta, No, M, Na, Fe, Co, Ni, Cu, (8) 情報記憶材料層と高融点半金属譜との合計

の厚さが30mm~800mm であることを特徴とする特殊はの場所は、 る特許請求の範囲第1項記載の光情報記量組 体。

- (3) 基体上に情報記載材料層、高融点半金異層が耐水液層されてなる2層構成の単位光情報 記是構成層が少なくとも1単位以上形成され てなることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の光情報記載収体。
- (10) 基体上にCrとSnO₂の混合層。C 層が順次数 層されてなる 2 層構成の光情報記録構成層が 少なくとも 1 単位以上形成されてなることを 特徴とする特許請求の範囲第 9 項記載の光情 報記録退体。
- (11) 基件上に第1 の高融点半金異層、情報記録 材料層、第2 の高融点半金異層が順次装層されてなる3 層構成の光情報記録構成層が形成 されてなることを特徴とする特許請求の範囲 第1 項記載の光情報記録組件。
- (10) 基体上に第1のC 層、CrとS=0=の配合層。
 第2のC 層が順次接層されてなる3層構成の

光情報記彙構成層が形成されてなることを 徴とする特許請求の範囲第11項記載の光情報 記髪退体。

3, 発明の詳細な説明

・本発明は、レーザー光を照射して蒸発。気 化、溶動あるいは反応等により情報の記録が行 なえる光情報記載退体に関するものである。・

方式の光情報記憶確膜としては、レーザー光の 照射時において、かかる意識が容易に、かつ効 果的に加魚されて蒸発、気化、溶融などにより 除去される様に、薄膜材料の光の吸収係敷が大 きく、融点が低く、又、熱伝導性が直当で、書 き込みに要するエネルギーが小さいこと、彼み 出しS/R 比向上のため、粒界がないか、あるい は粒色が書き込みピット色に比べて十分小さい こと、島状とならず均一な腹が得られること、 長期間の安定性が高いことなどが要求される。 かかる各種要求を満たす光情報記録層として、 低融点で高い光吸収率を有し、熟伝導率が激当 な Te 被膜 ない し Te を主成分とする 被膜 が知られ ているが、このTe系の復興はその強い毒性が同 関である。これに置き換わる低毒性。低融点の 光情報記量層の材料として、Biやlin, Snなども あるが、毎く道袋した均一な僕が得られにくい ためとか、熱伝導率がteに比べて大きいとかの 理由のために良好なピットが状が得られず、 又、S/N 比が低いなどという欠点、酸化され易 く、高温高温下での安定性が低く耐久性に劣るなどのう欠点、機械的な強度が劣るという方法と欠点とがある。これらの欠点を改良する方法とので、Te, Bi, In, Snなど低触点を異膜をでサンドで、SiO。膜などの強化物膜で挟んでサンドが出たしたり、Te, Bi, In, Snなどをサーメット化した膜にしたりすることが提案されている。しかしながら、いずれの改善方法もピット形状、耐久性の点で不充分である。

 明において高融点半金属層という)が形成されている事を特徴とする光情報記憶组体に関する ものである。

以下、本発明を図面を参照しながら更に詳細に説明する。

かかる基体 1 上には情報記載材料層 2 と高融 点半金属層 3 とを所定層有する光情報記載構成 層 4 が形成されている。この情報記載材料層 2 としては金属と酸化物の複合層が使用される。 この復合層の酸化物としては、いくつかの異 なった酸化状態が存在し得るSmOz, FegOz, Sb2Os . NaOz . Y2Os . 又はこれらの少なくと も2種以上を組合せたもの、又はこれらの金属 酸化 を1種以上含むものが使用できる。又、 上記複合層の金属としては、層にレーザー光の 吸収機を持たせるという点で、Cr. Ha. Ti. Zr. V. Nb. Ta. No. W. Mn. Fe, Co. Ni. Cu. Ag, Au, In, Al, In, Sa, Ph, Sb R & Bi zh らなる金属の中から選ばれた1つの金属、又は 上記会員の少なくとも1つ以上を含む合金が使 用できる。本発明においては情報記録材料層2 の少なくとも一方の国にC(炭素) 層、Si(シリ コン) 層、又、B(ボロン) 層より選ばれる高齢 点半金属暦3が形成される。本発明における光 情報記録構成階4のピット形成徴構としては、 第3回に示したレーザー光の服射によって酸化' 物層が他の酸化状態に変化し、その緊発生され るガスによって高融点半金異層が塑性変形を起 すという現象が主である。当然ながら記録層に

若干の変化が起きている可能性があるが、少なくとも現在の書込パワーレベル (~10 aN) では 型次的変化である。

(a) 高融点半金属層の厚さを選当な範囲に選べ ば、その反射防止効果により、レーザー被 長での光情報記録構成層の反射率を低減さ せることができ、それによって書き込み感 度を大巾に向上させることができる。

- (b) レーザー限射によってガスを発生させる物質として、他に有機物が考えられるが、本発明のように酸化物を使用した方が長期的な耐久性で優れている、又、本発明のようにすべて無機物で構成した方が生産過程も個便化できコスト上有利である。
- (c) Cr. Ti, Zr. などの金属単体では、Teに比べて無伝調率が大きく、書き込み感度も非常に低いが、酸化物と組み合せることにより、無伝導率や無容量の調整を行なうことができる。

本発明における情報記録材料層 2 の厚みは、
しーザー書き込みにおける感度。記録部の大き
さ、耐久性などから決定されるが、例えば 20 mm
~ 400 mm。 好ましくは 40 mm~ 250 mm の範囲が適
当である。 又、C、Si、B等の高融点半会 ほぼが 3
の厚みは、やはり悪度、耐久性などから 決定 されるが、 用いられる レーザーの接長 に よった もくな 原本り、 その後 長での反射率が なる 範囲は 10 mm~

200mm 、好まぜくは20mm~800mm の範囲が適当である。従って、情報記録材料局 2 と高融点半全異層 3 とが組み合わされた光情報記録構成層 4 の厚みは30mm~800mm 、好ましくは80mm~350mm の範囲が適当である。

本発明における情報記録材料層 2 は、第4 図に示したように酸化物中に金属を分散させた形態の複合層にしても良いし、又、第5 図に示したように酸化物層と金属層の厚みをそれぞれの.5mm ~50mmにして、多層膜化してなる形態の複合層にしてもよい。なお、後者の場合、言さない。又、後者の方がそれぞれの嘉発課を数目にコントロールでき、生産上有利である。

本発明においては、第1 図に示したように情報記載材料局3の上に単に高融点半金展局3 を被局した2 層構成の光情報記録構成層4 にしてもよいし、又、第2 図に示すように情報記録材料局2 を高融点半金属層3 によりサンドイッチ構造状に挟んだ3 層績成の光情報記録構成層4

高融点半金属層/記憶材料層/高融点半金属層/熱絶線層/反射層/基体(例えば、C 層/CrとSaCaの複合層/C 層/熱絶線層/A1層/基体)

の根な5層の層構成を有する光情報記録組体と

じて、光情報記録構成層質から書き込み、読み 出しをすることも可能である。又、基体質から の書き込み、読み出しを行なうために、

反射層/無絶疑層/高融点半金属層/記録材料層/高融点半金属層/基体(例えば、AI層) /無絶録暦/C 暦/CrとSmO₂の複合層/C 暦 /本体)

の様な5層の構成を有する光情報記録组体とすることもできる。

本発明において、情報記録層及び高融点半金属層を基体上に形成する方法としては、特に限定されるものではなく、各種真空高着法、各種スパッタリング法、各種イオンプレーティング法など種々の複製形成方法が利用できる。

以下、本発明の実施例について説明する。

実施例 1

表面平滑性に使れている円形フロートガラス 基体 (直径:85mm、板厚:2mm)を用定し、酸化セリウムで要面を研磨した後、市駅の中性洗剤でガーゼ洗浄し、水道水、蒸留水、エタノール

の順で選ぎも充分に行ない、窒素乾燥させた。 この基体10を第8図に示したスパッター装置11 内の回転する基体支持部材12に取り付けた。ス パッター・ターゲットとしては、ステンレス製 の豆に入れたカーボンのターゲット IJ, 18、ス テンレス製の屋に入れたクロムのターゲット 15 と、ステンレス製の風に入れた酸化スズのター ゲット18を用いた、各層の形成にあたっては、 まず基体支持部12をシャッター14の上にセット し、真空槽15内を10⁻⁷ Torr台まで排気し、その 後、 高純度アルゴンガスを導入し、 3×10⁻³ Torrの圧力にコントロールした。C を充分にプ シスパッターした後、基体10を回転させながら シャッターはを聞き、コーテングを開始した。 ターゲット13に印加する電力はC 層の厚みが 200 人根接になるように調査した。次に基体支 持部12をシャッター17に上に移動。 CrとSnOz を 充分にプレスした後、基体10を回転させながら シャッター17を関す、CrとSm Og を交互に何層に も枝層させた。ターゲット15、16に印加する電

力 ほで 層の 1 層の 厚みが10 A 程度、 SaOz 層の 1 暦の序みが20人程度になるように調整した。最 後に基体支持部12セシャッター19の上に参数 し、最初と間様にCを充分プレスパッターした 後、基体10を回転せざながらシャッター19を開 き、コーティングを行なった。ターゲット18に 印加する電力はC層の厚みがやはり200点程度 になるように調整した。この様にして得られた 3 層構成膜 (C/CrとSnOz複合膜/C) の全体の厚 みは2000点、·Ho-Neの被長付近における反射率 は23.96、吸収率は88%であった。この光情報記 単坦体に He-Heレーザーで書き込み評価を行 なったところ、形状が良好の記録パターンが得 られた(書き込みパワー 8m¥)。又、このサン ブルを80℃85%BHの高温多温雰囲気中に1週間 滅量しても、全く変化は置められず、分光特件 もほとんど変化しなかった。

実施例 2

実施例 1 と間様に基体10を洗浄・乾燥し、実施例 1 と間様にC/CrとSnO₂の複合膜/Cの 3 層積

成頭を作成した。但し、同個のC 層をつける歌には即加する電力は実施例1の場合と全く同じにみが100 A 程度になるようにした。この様は25 A 不明られた 3 層構成膜の全体の厚みは1825 A 不収率は60 %であった。この光情観記録は作る反射率は28 %、吸収は60 %であった。この光情観記録は作ところ、形状が良好の記録パターンが得られた(3 を 1 で 3 みパワー 8 m W)。又、このサンプルを80 で 3 5 % B H の高温多週雰囲気中に 1 週間放置して 6 、全く変化は 2 ののた。

字放例 3

した後、基体10を回転させながらシャッター17 を開き、CrとSnOzを交互に何層にも積層させ た。ターゲット15、18に印加する電力はCr層の 1 腰の厚みが10 A 程度、SnQz 階の 1 層の厚みが 20人程度になるように調整した。次に基体支持 部12をシャッター19の上に移動し、C を充分に プレスペッターした後、基体10を回転させなが **らシャッター18を開き、コーティングを行なっ** た。メーゲット18に印加する電力は5 層の厚 みが200 人程度になるように調整した。この 様にして得られた2層構成膜の全体の浮みは 1835人、 He-Neの被長付近における反射率は 22%、吸収率は74%であった。この光情報記録 坦体に実施例1と同様に書き込み評価を行なっ た所、良好の記録パターンが得られ、80℃85% RHの高温多温雰囲気中に1週階放置しても、全 く変化は辺められなかった。

宝监例 4

CrのターゲットのかわりにZrのターゲットを用い、実施例 1 と全間に手順に従って 3 層構成績

(C/ZrとSn0gの複合層/C) を作成した。膜の全体の厚みは、2575人で He-Neの被長付近における反射率は18%、吸収率は81%であった。この光情報記彙退体に実施例1,2,3 と同様に書き込み評価を行なった所、良好の記録パターンが得られ、耐久性もほとんど問題なかった。

実施例1~4で得られた飲料のデストの結果を 変しに示す。

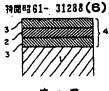
表 1

		吸 収 率 (Ha-Neレーザ 一数長付近)	記録パターン 形状 (書き込 みパワー8mil)	耐久性 (80°C95%BH 1週間)
1	実施例1により得 られるサンプル	6 9 %	8折	変化なし
.2	実施例2により得 られるサンブル	E 0 %	臭好	変化なし
3	実施例3により得 られるサンプル	7 4 %	良好	変化なし
4	実施例4により得 られるサンプル	81%	良好	変化なし
5	比較例(Ta単層) (厚さ:70mm)	45%	良籽	変化あり

、又審さ込みが 易であり、記録パターン 形状も皮好で、耐久性も優れており、毒性もな いという優れた利点を持っている。

第1~3回は、本発明に係る光情報記彙組体 の一部横断国際を示したものであり、第4, 5 図は本発明に係る光情報記録当体の情報記録材 料暦の一部横断面図を示したものであり、第6 図は太発明に係る光情報記彙坦体を製造するた





精 2 四



寫 3 図





第 5 図

元极实治外1 4 高速 代理人

